

研究評価委員会分科会の設置について

第18回研究評価委員会において、

研究評価委員会
 「ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発
 -窒化物系化合物半導体基板・エピタキシャル成長技術の開発」(中間評価) 分科会

が設置された。

表 1 「ナノエレクトロニクス半導体新材料・新構造技術開発
 -窒化物系化合物半導体基板・エピタキシャル成長技術の開発」(中間評価)
 分科会委員名簿

	氏名	所属、役職
分科 会長	こうきつ あり 瀨 明伯	東京農工大学 工学府 応用化学専攻 教授
分科 会長 代理	おくむら つぐのり 奥村 次徳	首都大学東京 大学院 理工学研究科 電気電子工学専攻 教授
委員	きっかわ としひで 吉川 俊英	株式会社富士通研究所 基盤技術研究所 先端デバイス研究部 主管研究員
	こじま いくたろう 小島 郁太郎	日経 BP 社 電子・機械局 編集委員
	すずき としかず 鈴木 寿一	北陸先端科学技術大学院大学 ナノマテリアルテクノロジーセンター 准教授
	ただとも かずゆき 只友 一行	山口大学 大学院 理工学研究科 教授
	つじ しんじ 辻 伸二	株式会社日立製作所 中央研究所 ソリューションLSI研究センタ 主管研究員

敬称略、五十音順